

## Lettre éditoriale

Ce numéro 172 de la *Revue Française de Géotechnique* est principalement dédié aux travaux des membres de nos 4 comités jeunes. La création de ces comités jeunes est relativement récente. Ils sont des groupes de travail constitués de jeunes ingénieurs géotechniciens, venus de tous les horizons : académiques, entreprises, ingénieries, établissements publics de l'État, etc. L'objectif principal est de faire participer la prochaine génération d'ingénieurs géotechniciens aux travaux des 4 comités et de mettre en avant le potentiel que peuvent apporter les jeunes géotechniciens ou géologues de l'ingénieur pour promouvoir la Géotechnique en France et à l'international. Les comités jeunes s'engagent à favoriser les échanges entre les jeunes ingénieurs et chercheurs, à partager des connaissances et des idées par l'organisation d'événements scientifiques et techniques (séminaires, visites, etc.), et à promouvoir l'engagement de leurs membres dans les différentes activités des comités, en particulier en ce qui concerne l'innovation scientifique et technique.

Depuis 2018, les comités jeunes ont été mis en place au fur et à mesure dans nos comités. Chaque comité jeune a un(e) président(e) qui gère et organise les réunions périodiques et les événements.

Ce numéro présente donc un caractère particulier. Les 4 premiers articles sont présentés par les membres jeunes des 4 comités. Le dernier article est rédigé par le premier lauréat du Prix Boussinesq qui a été mis en place en 2021. Ce prix vise à distinguer l'auteur de la thèse de doctorat la plus remarquable, achevée dans une institution française à chaque exercice biennal, sur l'un des sujets concernant le CFMS.

La richesse scientifique et technique, et la variété de ces articles montrent incontestablement l'immense potentiel des membres jeunes dans nos comités.

Nous invitons tous les jeunes géotechniciens à participer activement aux travaux de la RFG, pour mieux faire connaître à toute la communauté, les questions posées dans leurs domaines de recherche et d'ingénierie.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro.

**Farimah Masrouri, Philippe Cosenza,  
Jean-Louis Durville et Laetitia Van Schoors**